## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-047305

(43) Date of publication of application: 26.02.1993

(51)Int.CI.

H01J 11/02 H01J 11/00

(21)Application number: 03-201618

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

12.08.1991

(72)Inventor: OKAJIMA TETSUJI

## (54) PLASMA DISPLAY PANEL

## (57)Abstract:

PURPOSE: To realize a high-sped and reliable plasma display panel operation by enhancing the panel data writing discharge propability.

CONSTITUTION: The electrostatic capacity per unit of area of one or both of an insulation layer and a phosphor layer, each layer coating the data electrodes, from which data writing discharge is caused to occur, is set in the range of from  $0.5\,\mu$  F/m2 to  $5\,\mu$  F/m2. Further, the dielectric constant of the insulation layer coating the data electrodes is made 10 or less. By reducing the electrostatic capacity of such insulation layer, the writing discharge probability is increased to realize a high-speed and reliable panel operation.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

15.12.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2844980

[Date of registration]

30.10.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

. ,

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-47305

(43)公開日 平成5年(1993)2月26日

(51) Int. C1. 5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01J 11/02 B 7354 - 5 E

11/00

C 7354-5 E

#### 審査請求 未請求 請求項の数2

(全5頁)

(21)出願番号

特願平3-201618

(22) 出願日

平成3年(1991)8月12日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 岡島 哲治

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式

会社内

(74)代理人 弁理士 岩佐 義幸

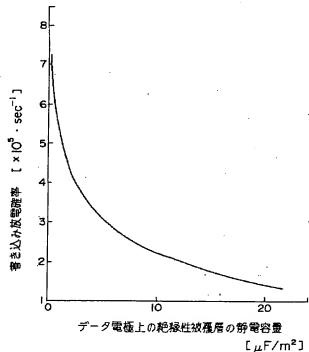
## (54) 【発明の名称】プラズマデイスプレイパネル

#### (57)【要約】

プラズマディスプレイパネルのデータの書き 【目的】 込み放電確率を向上させ、高速かつ確実なパネル動作を 実現する。

【構成】 データの書き込み放電を発生させるデータ電 極を被覆する、絶縁層、蛍光体層、もしくはその両方の 単位面積当りの静電容量が、 $0.5 \mu F/m^2$  から $5 \mu$ F/m<sup>2</sup>の間になる様にする。また、データ電極を被覆 する絶縁層の比誘電率を10以下とする。

【効果】 データ電極を被覆する絶縁層の静電容量を減 らすことにより、書き込み放電の確率を向上させ、高速 かつ確実なパネル動作を実現する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】データ電極となる電極群上に少なくとも第 1の絶縁層あるいは蛍光体層あるいは第1の絶縁層と蛍 光体層の両方が含まれる第1の絶縁性被覆層が形成され てなる第1の基板と、第2の絶縁層に被覆された表示用 の主放電を発生させる面放電電極群が形成されてなる第 2の基板とを、所定の放電ギャップを持って相対向さ せ、気密封止して内部に放電可能なガスを封入してなる プラズマディスプレイパネルにおいて、前記第1の絶縁 性被覆層の単位面積当りの静電容量が 0.5 μ F/m² 以上5μF/m²以下であることを特徴とするプラズマ ディスプレイパネル。

【請求項2】請求項1記載のプラズマディスプレイパネ ルにおいて、前記第1の絶縁層が比誘電率10以下であ ることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は情報表示端末や平面形テ レビなどに用いられるプラズマディスプレイパネルの、 特に高精細、大表示容量のカラープラズマディスプレイ パネルの、高速且つ確実な動作を実現するための構造に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】カラープラズマディスプレイパネルはガ ス放電によって発生した紫外線によって蛍光体を励起発・ 光させ可視光を得て表示動作させるディスプレイである が、放電方式によりAC型とDC型に分類できる。AC 型の中でも反射型AC面放電型が輝度、発光効率、寿命 の点で優れているのでこれを例に採る。図2に従来の反 射型AC面放電プラズマディスプレイパネルの断面図を 30 示す。図2において、第2の基板である前面基板1に透 明電極3を形成する。透明電極は通常ITOもしくはS nO2で形成するが、シート抵抗が高いためバス電極2 を例えばAl薄膜や銀の厚膜で形成する。この上を低融 点鉛ガラスの絶縁層4で被覆する。この表面を保護層5 で被覆する。保護層はMgO薄膜で形成する。第1の基 板である後面基板11にはデータ電極10を例えばA1 薄膜や銀厚膜で形成し、絶縁層9で被覆する。そして前 面基板1と後面基板11とを隔壁6を間に介して透明電 極3とデータ電極10とが直行するように組合せる。こ 40 の時蛍光体8は絶縁層9と隔壁6の表面に形成してあ る。パネル内部には放電可能なガス、例えばHeとXe の混合ガスが250torr程度封入してある。

【0003】駆動は、透明電極3が一本おきに走査電極 と維持電極になっているので、この隣合う透明電極3の 間に維持パルスを印加し、表示データの書き込みは走査 電極とデータ電極10の間にデータパルスを印加し放電 を発生させることによって行う。駆動波形の例を図3に 示す。走査電極に、走査パルス20と維持パルス21を 印加する。維持電極には維持パルス22を印加する。放 50

電の維持は走査電極と維持電極に印加される、維持パル ス21及び維持パルス22によって行われる。データの 書き込みはデータ電極に印加されるデータパルス23と 同じタイミングで走査電極に印加される走査パルス20 によって行う。この時、走査パルス20,維持パルス2 1及び維持パルス22はマイナスの電圧パルスである が、これに対し、データ電極に印加されるデータパルス 23はプラスの電圧パルスである。これはデータ書き込 みの放電によるイオンが蛍光体に損傷を与えないように するためである。尚、書き込まれたデータは維持パルス 21と22の間で放電が継続されるので消去する必要が ある。消去は図示していないが走査電極にパルス幅の狭 い消去パルスを印加することによって行う。

【0004】尚、従来のパネルは図2のデータ電極10 を被覆している絶縁層9は通常低融点鉛ガラスでできて いる。プラズマディスプレイパネルに一般的に使用され る低融点鉛ガラスは、比誘電率が11から14程度であ る。従って膜厚が 5 μ m程度の絶縁層を形成した場合、 単位面積当りの静電容量が25μF/m²程度となって いる。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】従来のプラズマディス プレイパネルでは、良好な表示が得られにくく、特にデ ータの書き込み動作が不完全で、データパルス電圧を高 くする必要があり駆動上の問題を生じていた。この問題 は特に大面積、大表示容量のプラズマディスプレイパネ ルになるほど顕著である。

【0006】本発明の目的は、このような問題を解決し たプラズマディスプレイパネルを提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、データ電極と なる電極群上に少なくとも第1の絶縁層あるいは蛍光体 層あるいは第1の絶縁層と蛍光体層の両方が含まれる第 1の絶縁性被覆層が形成されてなる第1の基板と、第2 の絶縁層に被覆された表示用の主放電を発生させる面放 電電極群が形成されてなる第2の基板とを、所定の放電 ギャップを持って相対向させ、気密封止して内部に放電 可能なガスを封入してなるプラズマディスプレイパネル において、前記第1の絶縁性被覆層の単位面積当りの静 電容量が $0.5 \mu F/m^2$  以上 $5 \mu F/m^2$  以下である ことを特徴とする。

【0008】また本発明は、上述のプラズマディスプレ イパネルにおいて、前記第1の絶縁層が比誘電率10以 下であることを特徴とする。

#### [0009]

【作用】データの書き込み動作を詳細に検討した結果、 データ電極上の絶縁性被覆層の静電容量と書き込み放電 確率の間には、図1に示す様に、絶縁性被覆層の静電容 **昼を減少させることにより、書き込み放電確率を高くす** ることができることが判った。従来は放電空間にかかる

電圧を大きくするために、なるべく絶縁性被覆層を薄く したり、比誘電率の高い材料を使用したりして絶縁耐圧 のある範囲で絶縁性被覆層の静電容量を大きくする方が 良いと考えられていた。このように正反対の結果となっ た理由は以下のように説明できる。 図3のような駆動波 形を用いると書き込み放電の起きる走査電極とデータ電 極間の電位差は常にデータ電極側がプラスもしくは電位 差ゼロで、データ電極側がマイナスになることはない。 従って書き込み放電は常にデータ電極側が陽極、走査電 極側が陰極の単極性放電となる。これは書き込み放電に 10 よって生成されたイオンがデータ電極上の蛍光体に損傷 を与えない様にするためである。この結果、書き込み放 電によって生成される壁電荷は、常にデータ電極側がマ イナス、走査電極側がプラスとなる。壁電荷による壁電 界はデータパルスと走査パルスの和とは逆方向で、これ を打ち消す働きをする。書き込み放電の確率は電極間に かかる電圧にほぼ比例するので、同じデータパルス電圧 と走査パルス電圧を印加する場合、壁電界が弱いほど書 き込み放電の確率が高くなる。壁電荷の量は書き込み放 電の電流に比例するので、データ電極上の絶縁性被覆層 の静電容量が大きいほど、大きくなる。

【0010】尚、ここで述べている放電確率とは、放電が常に一定の確率で生じるとした場合の単位時間当りの 平均の確率である。

#### [0011]

【実施例】次に本発明の実施例を図面を参照して説明す る。ここでは従来例で説明した反射型AC面放電プラズ マディスプレイパネルを例にとって説明するが、これ以 外でもデータ電極が絶縁性被覆層で被覆され、且つこれ とは別に主放電を発生させる電極を有する構造のAC型 30 プラズマディスプレイパネルであれば、同様な効果が得 られる。従来例で述べたプラズマディスプレイパネル は、データ電極上の絶縁性被覆層の静電容量が、例えば 25μF/m<sup>2</sup> 程度と非常に大きい。これはデータ電極 上の絶縁性被覆層が比誘電率が11~14程度の低融点 鉛ガラスでできており、また膜厚が通常 5 μ m程度であ るためである。図1よりデータ電極を被覆する絶縁性被 覆層の静電容量を、書き込み放電確率が大きく上がり始 める $5 \mu F / m^2$  以下にすると、高速且つ確実な書き込 み動作ができる。 $5 \mu F / m^2$  は絶縁性被覆層を例えば 40 比誘電率13.5の低融点鉛ガラスで形成したとき膜厚 は約24μmである。これをスクリーン印刷で形成する 場合、乳材を厚く塗ったスクリーンを用いるか、または 多重回印刷が必要である。また絶縁層の厚さが厚い方が よいが実際は50μm程度までであり、これ以上は製造 が困難である。50μmの膜厚の時、単位面積当りの静 電容量は約2. 4 μ F / m<sup>2</sup> である。

【0012】絶縁性被覆層のうち絶縁層を従来のように

低融点鉛ガラスのみで形成すると、上述のように非常に 厚い膜厚が必要になり、製造が困難になる。そこで絶縁 層を低融点鉛ガラスに、比誘電率が低融点鉛ガラスより 低い物質を混ぜるとより薄い膜厚で静電容量の小さい絶 縁層が形成できる。\_例えばMg○(比誘電率~3)) i O2 (比誘電空~4)), A I2 O3 (比誘電率~8) 等である。これらのすくなくとも一種類以上を、低融点 鉛ガラスと混ぜた絶縁層を形成することにより極端に膜 厚を増やさなくても静電容量の少ない絶縁層を形成する ことができる。例えば低融点鉛ガラスとMgOを2:8 の割合で混合し絶縁層を形成すると妊誘電率は4程度に なり膜厚を50μmとした場合、静電容量は約0.7μ  $F/m^2$  となる。また、 $5 \mu F/m^2$  の静電容量を得る には膜厚は、約7μmとスクリーン印刷で、非常に製造 し易い膜厚となる。また低融点鉛ガラスとAl2 〇3 を 2:8の割合で混合して絶縁層を形成すると、比誘電率 は 10 程度となり  $5\mu$  F /  $m^2$  の静電容量を得るには約 18μmの膜厚でよい。これはスクリーン印刷で絶縁層 を形成する場合、多重回印刷をしなくても済むほぼ上限 の膜厚である。

#### [0013]

【発明の効果】以上述べたように本発明のプラズマディスプレイパネルにより、高速且つ確実なデータの書き込み動作ができるプラズマディスプレイパネルを作ることができた。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】データ電極上の絶縁層容量と、書き込み放電確率の関係のグラフである。

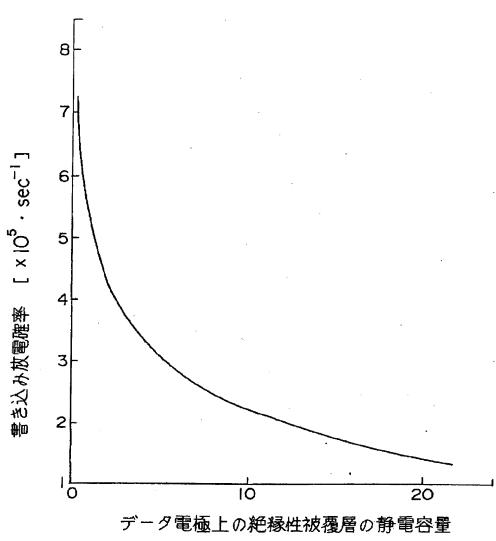
【図2】AC面放電型カラープラズマディスプレイパネルの断面図である。

【図3】AC面放電型からプラズマディスプレイパネルの駆動波形である。

#### 【符号の説明】

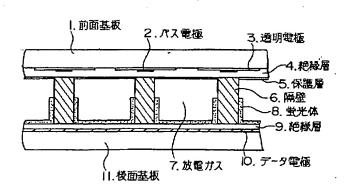
- 1 前面基板
- 2 バス電極
- 3 透明電極
- 4 絶縁層
- 5 保護層
- 10 隔壁
- 11 放電ガス
- 12 蛍光体
- 13 絶縁層
- 14 データ電極
- 15 後面基板
- 20 走査パルス
- 21,22 維持パルス
- 23 データパルス



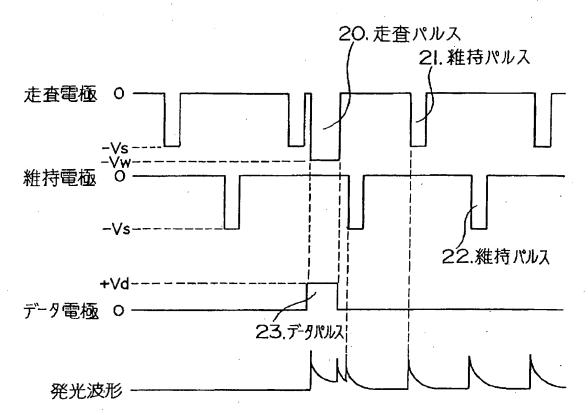


 $[\mu F/m^2]$ 

【図2】



【図3】



		·						
	ŕ		2	÷		•		
			•					
		85		* *-				
•	* 4	·		·		ψ		
				9.2.				
·								
							) ·	
					40		1	
							: • 0	